This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05159360 A

(43) Date of publication of application: 25,06,93

(51) Int. CI

G11B 7/24

(21) Application number: 03324912

(71) Applicant:

NEC CORP

(22) Date of filing: 10.12.91

(72) inventor:

OKADA MITSUYA

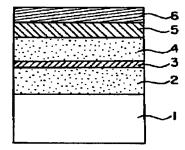
(54) PHASE SHIFT TYPE OPTICAL DISK

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve an erasing rate at the time of overwriting and to suppress the increase in the reproduced signal jitters generated at the time of overwriting to a lower level.

CONSTITUTION: The constitution to provide an absorption layer 5 to absorb light to some extent in therein and the constitution to substantially eliminate a difference in absorbance in a recording layer 3 even in spite of a difference in the reflectivity are adopted. Further, a heat radiation layer 6 is provided adjacently to the absorption layer in order to decrease the thermal burden arising from the light absorption in the absorption layer. The difference in the absorbance of the irradiation power occurring in the difference in the phase state does not arise and consequently, the erasing rate of overwriting is improved and further, the generation of the distortion in the bit shape in the edge part of the recording pits is obviated. The jitters of reproduced signals are thereby effectively decreased. Since the heat resistance is improved, the excellent resistance to repetitive overwriting is obtd.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio



(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平5-159360

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51) Int. C1. 5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 7/24

536

7215-5 D

審査請求 未請求 請求項の数1

(全4頁)

(21)出願番号

特願平3-324912

(22)出願日

平成3年(1991)12月10日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 岡田 満哉

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式

会社内

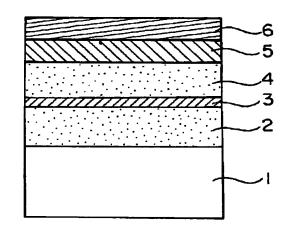
(74)代理人 弁理士 岩佐 義幸

(54) 【発明の名称】相変化型光ディスク

(57)【要約】

【目的】 オーバライト時の消去率を改善するととも に、オーバライト時に発生する再生信号ジッタの増加を 小さく抑えることを目的とする。

【構成】 本発明では、吸収層5を設けてそこである程 度光を吸収する構成とし、反射率差があっても、記録膜 3での吸収率差がほとんどない構成を採用している。さ らに、吸収層での光吸収に伴う熱的な負担を軽減するた めに吸収層と隣接して放熱層6を設けている。この構成 を採用することにより、相状態の違いに起因した照射パ ワの吸収率差が発生せず、その結果、オーバライト消去 率が向上し、さらに記録ピットエッジ部分でのビット形 状歪が生じない。これは、再生信号のジッタ低減に有効 に働く。また、熱耐性を改善しているので、優れた繰り 返しオーバライト耐性が得られる。



|---基板

2…第一保護膜

3…記録膜

4---第二保護膜

5 --- 吸収層

6 --- 放熱層

【特許請求の範囲】

【請求項1】結晶と非晶質問の可逆的な相変化を用い、レーザ光照射による情報記録膜の相状態変化によって情報の記録再生消去を行う相変化型光ディスクであって、透明基板と、前記透明基板上に形成された第一の保護膜と、前記第一保護膜上に形成された相変化型情報記録膜と、前記記録膜上に形成された第二の保護膜と、前記第二保護膜上に形成された吸収層と、前記吸収層上に形成された放熱層を有することを特徴とする相変化型光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光照射により可逆的な相変化を用いて情報を記録する光ディスクに関する。

[0002]

【従来の技術】レーザ光を用いた光ディスク記録方式は 大容量記録が可能であり、非接触で高速アクセスできる ことから、大容量メモリとして実用化が始まっている。 光ディスクはコンパクトディスクやレーザディスクとし 20 て知られている再生専用型、ユーザ自身で記録できる追 記型、及びユーザ側で繰り返し記録消去ができる書き替 え型に分類される。追記型・書き替え型の光ディスクは コンピュータの外部メモリ、あるいは文書・画像ファイ ルとして使用されようとしている。

【0003】書き替え型光ディスクには、記録膜の相変化を利用した相変化型光ディスクと垂直磁化膜の磁化方向の変化を利用した光磁気ディスクがある。このうち、相変化光ディスクは、外部磁場が不要で、かつ、オーバライトが容易にできることから、今後、書き替え型光デ 30ィスクの主流になることが期待されている。

【0004】従来よりレーザ光照射により結晶-非晶質 間の相変化を起こす記録膜を用いた書き替え可能な、い わゆる相変化型光ディスクが知られている。相変化型光 ディスクでは記録膜に記録すべき情報に応じた高パワの レーザ光スポットを照射し、記録膜温度を局部的に上昇 させることにより、結晶一非晶質間の相変化を起こさせ て記録し、これに伴う光学定数の変化を低パワのレーザ 光によって反射光強度差として読み取ることにより再生 を行っている。例えば、結晶化時間が比較的遅い記録膜 40 を用いた相変化光ディスクでは、ディスクを回転させ、 このディスクに形成された記録膜にレーザ光を照射し、 この記録膜の温度を融点以上に上昇させ、レーザ光が通 過した後、急冷することによりその部分を非晶質状態と し、記録する。消去時には、記録膜温度を結晶化温度以 上、融点以下の結晶化可能温度範囲で結晶化を進行させ るために十分な時間保持し、記録膜を結晶化させる。こ のための方法としては、レーザ光進行方向に長い長円レ ーザ光を照射する方法が知られている。既に記録したデ ータを消去しながら新しい情報を記録する2ビームによ 50 る疑似的なオーバライトを行う場合には、消去用の長円 レーザ光を記録用円形レーザ光に先行させて照射するように配置する。

【0005】一方、高速結晶化が可能な情報記録膜を用 いたディスクでは、円形に集光した1本のレーザ光を使 う。従来より知られている方法は、レーザ光のパワを2 つのレベル間で変化させることにより、結晶化あるいは 非晶質化を行う。すなわち、記録膜の温度を融点以上に 上昇させることが可能なパワのレーザ光を記録膜に照射 することにより、そのほとんどの部分は冷却時に非晶質 状態となり、一方、記録膜温度が結晶化温度以上、融点 以下の温度に達するようなパワのレーザ光が照射された 部分は結晶状態になる。相変化型光ディスクの記録膜に は、カルコゲナイド系材料であるGeSbTe系、In SbTe系、InSe系、InTe系、AsTeGe 系、TeOx-GeSn系、TeSeSn系、SbSe^{*} Bi系、BiSeGe系などが用いられるが、いずれも 抵抗加熱真空蒸着法、電子ビーム真空蒸着法、スパッタ リング法などの成膜法で成膜される。成膜直後の記録膜 の状態は一種の非晶質状態であり、この記録膜に記録を 行って非晶質の記録部を形成するために、記録膜全体を 結晶質にしておく初期化処理が行われる。記録はこの結 晶化された状態の中に非晶質部分を形成することにより 達成される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来、相変化型光ディスクの構成は、図2に示すように基板1上に第一保護膜2,記録膜3,第二保護膜4,反射膜7を順次積層した、いわゆる4層反射膜構成であった。この構成では、記録膜の相変化に伴う光学定数の変化を反射率変化に効率良く変換でき、良好な再生信号が確保できるという長所を持つ反面、反射膜7においてほとんどの光が反射されてしまうため、記録膜の光学定数変化に伴う反射率差を大きく確保しようとすると、記録膜での吸収率にも大きな差が生じるという欠点があった。記録膜の吸収率を大きな差が生じるという欠点があった。記録膜の吸収率に参があると、オーバライト時に記録膜が結晶か、非晶質かによって記録膜昇温状態に差が生じることになり、オーバライト信号がオーバライト前の信号成分によって変調され、これがオーバライト消去率を制限する一因にな

【0007】本発明の目的は上記の欠点を解決し、相変 化型光ディスクのオーバライト消去率を改善し、高密度 記録を可能にする新規な相変化型光ディスクを提供する ことにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、結晶と非晶質間の可逆的な相変化を用い、レーザ光照射による情報記録膜の相状態変化によって情報の記録再生消去を行う相変化型光ディスクであって、透明基板と、前記透明基板上に形成された第一の保護膜と、前記第一保護膜上に形

成された相変化型情報記録膜と、前記記録膜上に形成された第二の保護膜と、前記第二保護膜上に形成された吸収層と、前記吸収層上に形成された放熱層を有することを特徴とする。

[0009]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し て説明する。図1は本発明にかかる光ディスクの構成を 示した図である。基板1上に第一保護膜2、記録膜3、 第二保護膜4、吸収層5、放熱層6が順次形成されたも のである。基板1には、円盤状のガラスもしくはプラス 10 チックが用いられる。第一保護膜2と、第二保護膜4に は、SiO2、Si3 N4、AlN、TiO2、ZnS などの誘電体材料が用いられる。記録膜3としては、カ ルゴゲナイド系材料であるGeSbTe系、InSbT e系、InSe系、InTe系、AsTeGe系、Te Ox-GeSn系、TeSeSn系、SbSeBi系、 BiSeGe系などが用いられる。吸収層5には、使用 されるレーザ波長において、吸収特性を持つ材料、特に は、Ti、Ni、W、Mo、V、Nb、Cr、Feなど の金属が使用される。放熱層6には、熱伝導率が大きい 20 材料、特には、Al、Au、Cu、Agなどの金属が用 いられる。

【0010】本発明の特徴はこのディスクの構成にあ り、特に第二保護膜4上に形成した吸収層5と放熱層6 に特徴がある。前述した従来の4層反射膜構成では、反 射膜7でほとんどの光が反射されてしまうため、ディス クの反射率差がそのまま記録膜の吸収率差となってしま い、十分な再生信号を確保しようとすると吸収率差が大 きくなりオーバライト消去率不十分となる欠点があった が、本発明に係るディスクにおいては、記録膜3を透過 30 した光が、吸収層5において、かなり吸収されるので、 ディスクとしてある程度の反射率差がある場合でも、記 録膜3での吸収率差を小さく抑えることができる。この 場合、吸収層5での光吸収に伴う昇温があり、吸収層5 への熱的な負担が大きくなる恐れがあるが、それに対し ては吸収層5に隣接して形成した放熱層6が有効に作用 する。すなわち、放熱層6は吸収層5で発生した熱を効 率良く逃がす役割をするので、吸収層5への熱的負担は 大幅に軽減される。

【0011】次に、使用するレーザ波長を830nmに 40 る。 設定し、結晶と非晶質間の吸収率差ができるだけ小さ 【 で く、かつ、両相間での反射率差が大きくなるようにディ 1 スク構成を決定し、ディスクを作成した。基板1には直 2 径130mm、厚さ1.2mmのプリグルーブ付きポリ 3 カーボネート基板を用いた。第一保護膜2及び第二保護 4 膜4にはZnS+SiO2混合膜を、記録膜3にはGe 5 SbTeを、吸収層5にはTiを、放熱層6にはAlを 6 用い、マグネトロンスパッタ法により連続成膜した。各 7

層の膜厚は、第一保護膜140nm、記録膜20nm、第二保護膜220nm、吸収層50nm、放熱層50nmとした。このディスクでは、波長830nmにおける吸収率は結晶に対して63%、非晶質に対しても63%であり、反射率は結晶に対して24%、非晶質に対して1%であった。

【0012】次に、前記ディスクにオーバライトを行 い、特性を評価した。記録消去再生には、波長830n mの半導体レーザを搭載した光ヘッドを用いた。初期化 処理後のディスクを回転数3600rpmにて回転さ せ、半径30mmのトラックに8. 4MHz (Duty 50%) 信号と2. 2MHz (Duty50%) 信号を 交互にオーバライトした。再生信号の二次高調波歪が最 小となるように、記録パワと消去パワをそれぞれ13m W、7mWに設定した。この時の両周波数に対する消去 率はそれぞれ30dB、29dBであった。次に、同一 回転数で半径60mmのトラックに両周波数を交互にオ ーバライトし、特性を測定した。記録パワは18mW、 消去パワは10mWに設定した。この時のオーバライト 消去率は8.4MHzに対して32dB、2.2MHz に対しては30dBであった。従来の4層反射膜構成で は、ここで示した記録周波数のオーバライトにおいて は、十分な消去率が確保できなかったが、本発明に係る ディスク構成を採用することによって、消去率を大幅に 改善できた。また、半径30mm及び60mmにおいて 測定した繰り返しオーバライト特性は良好であり、吸収 層5に隣接して形成した放熱層6の有効性が確認でき た。

[0013]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、使用するレーザ波長に対して記録膜の吸収率を一定にできるため、オーバライト時の消去率として十分な値が確保でき、さらにオーバライト時のビット形状歪を抑える効果もある。これにより、オーバライト時の再生信号のジッタ増加を小さく抑えることができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

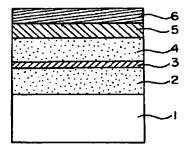
【図1】本発明にかかる相変化型光ディスクの構成を示す図である。

【図2】従来の相変化型光ディスクの構成を示す図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 第一保護膜
- 3 記録膜
- 4 第二保護膜
- 5 吸収層
- 6 放熱層
- 7 反射膜

【図1】



- 1 一基板
- 2一条极 2一第一保護膜 3…記録膜 4一第二保護膜 5一吸収層 6一放熱層

【図2】

